

## BEPCII 本底研究实验

石煌超、王斌、石澔玙

中国物理学会高能物理分会第十一届全国会员代表大会暨学术年会

分会场 V: 粒子物理实验技术

2022.8.11



## BEPCII 本底实验研究

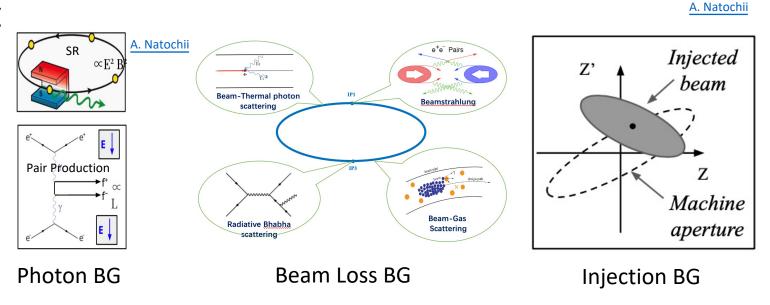
- 研究目的及基础
- 实验及分析
  - 2021年实验
  - 2022年实验
- 总结与展望



- 束流本底是对撞机长效、稳定运行的至关重要的制约因素之一
  - 信号
  - 辐照损伤
- BEPCII 在设计阶段开展了成功的本底研究工作,并针对性优化了 对撞区设计
- 在 BEPCII 成功运行超过 10 年,达到设计目标之后进行新的本底研究:
  - BEPCII 升级改造的现实需要
  - 新工具、新方法的引入
  - 未来正负电子对撞机的研究参照(CEPC/STCF)

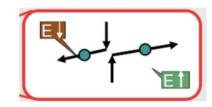


- 本底: 丢失在对撞区的束流粒子或次级粒子
- BEPCII 的本底来源主要包括以下几类:
  - 单束流本底
    - 托歇克(Touschek)本底
    - 束流-气体散射本底
    - 同步辐射本底
  - 亮度本底
    - 辐射巴巴散射本底
    - 双光子本底
  - 注入本底
  - 其他本底

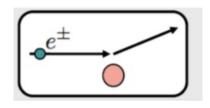


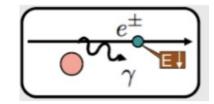


- 本底: 丢失在对撞区的束流粒子或次级粒子
- BEPCII 的本底来源主要包括以下几类:
  - 单束流本底
    - 托歇克(Touschek)本底
    - 束流-气体散射本底
    - 同步辐射本底
  - 亮度本底
    - 辐射巴巴散射本底
    - 双光子本底
  - 注入本底
  - 其他本底



托歇克本底:一个束团内的束流粒子互相散射,产生足以导致丢失的能量偏移



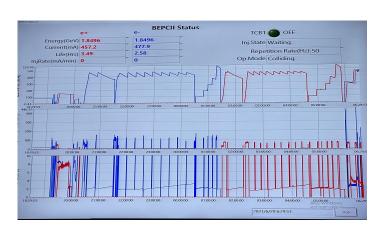


束流-气体散射本底:束流粒子同管道内残余 气体发生散射,产生足以导致丢失的轨道角 度或能量偏移



- BEPCII 本底研究包括下列两部分:
  - 模拟:
    - 本底粒子的产生(Built-in Codes)
    - 本底粒子的加速器输运(SAD)
    - 本底粒子的探测器响应(BOSS)
  - 实验:
    - 记录不同区域探测器的本底响应

#### BESIII 本底实验



•参数化影响因素(束团尺寸、压强等)

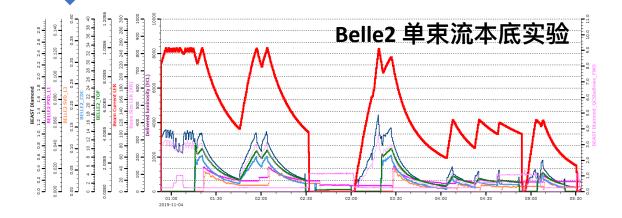
• 使用已有的工具/自行开发工具

• 令潜在本底粒子在加速器组件中输运

• 记录对撞区附近的丢失分布

• 模拟对撞区内的相互作用

• 定量评估本底影响(击中数/本底响应、总电离辐射剂量等)



输运



#### 2021年度实验--实验步骤

2021年度,实验主要围绕单束流本底开展,尝试区分两种主导地位的单束流本底,并将实验结果同模拟结果进行对比

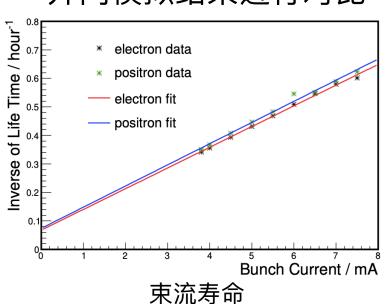
$$O_{Single} = S_t \cdot D(\sigma_{x'}) \cdot \frac{I_t \cdot I_b}{\sigma_x \sigma_y \sigma_z} + S_g \cdot I_t \cdot P(I_t) + S_C; \qquad O_{collison} = O_{e^+} + O_{e^-} + O_{\mathcal{L}}$$

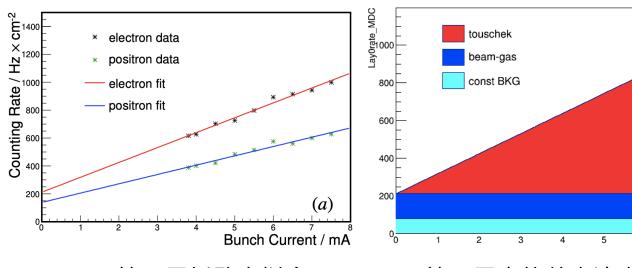
- 分别测量正负电子的单束流本底
- 实验基本步骤如下:
  - 恒本底测量: 无束流情况下测量 50
  - 单束流基准值测量: 450 mA, 75 束团,记录加速器参数;取 MDC,EMC 的探测器计数
  - 托歇克本底: 固定 总流强 $I_t$  为 450 mA,改变 单束团流强  $I_b$  (束团数)以改变 托歇克本底;此步实验是分离单束流中托歇克本底和束流-气体散射本底的主要 步骤

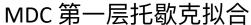


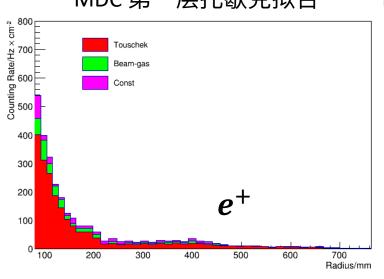
#### 2021年度实验--实验数据分析

- 在实验范围内,托歇克本 底表现出了较好的线性
- 整体而言,电子本底略高于正电子,两者寿命基本相同
- 分离 MDC 所有层的本底, 并同模拟结果进行对比

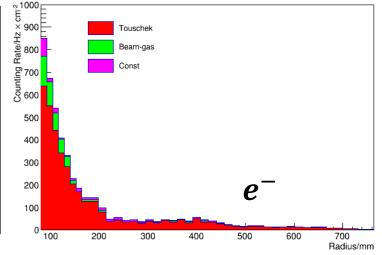








MDC 第一层中的单束流本底的分离



分离后的 MDC 单束流本底计数

Ibunch/mA



### 2021年度实验--模拟改进

- 模拟基于理想的、不含误差的 Lattice 开展
- 主要围绕对撞区几何(SAD、Geant4)改进

v1

• 实验后的原始版本

v2

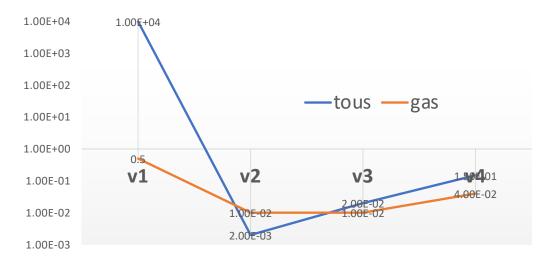
• 扩充丢失粒子记录范围至 ±10m

v3

• 依据 CAD 文件改进对撞区几何



• 引入对撞区活动挡块

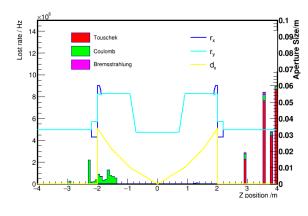


MDC 第一层中电子单束流本底的数据/蒙卡比



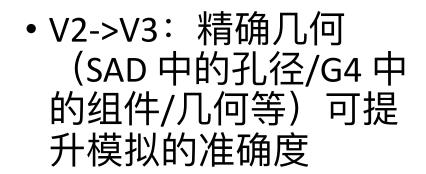
#### 2021年度实验--模拟改进

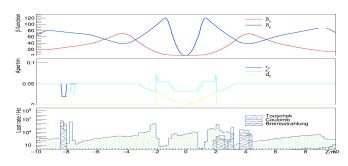
• V1->V2: 对撞区丢失粒 子显著增加(betaX 在 ± 4.2m 达到最大值)

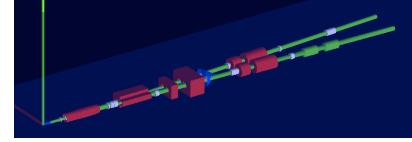


丢失粒子 Z 方向分布( $\pm 10m$ )

丢失粒子 Z方向分布( $\pm 4m$ )

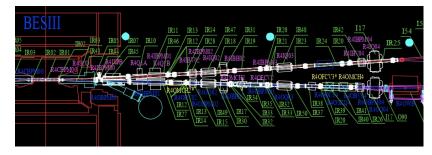






• V3->V4: 挡块影响 —— 2022 年度实验





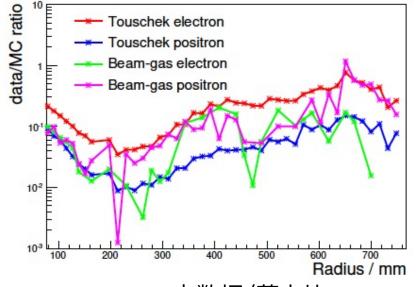


#### 2021年度实验--模拟/实验对比

- 对模拟的探测器响应结果 引入了基于束流寿命的修 正(修正了产生子差距)
- 修正后模拟比数据高 1-2 个量级
- 计数率差距主要来自追踪和相互作用模拟
  - 模拟:提升准确度,包括 Lattice,孔径,几何等
  - 实验:引入挡块作用

束流寿命及修正因子

|                         | $\tau$ (hour) experiment | $\tau$ (hour) simulation | Scale factor |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Touschek e <sup>-</sup> | 2.29                     | 11.00                    | 4.8          |
| Touschek e <sup>+</sup> | 2.25                     | 11.81                    | 5.2          |
| Beam-gas e              | 14.80                    | 37.26                    | 2.5          |
| Beam-gas e+             | 13.52                    | 37.26                    | 2.8          |



MDC 中数据/蒙卡比



#### 2022 年度实验--挡块效果

- 2022年度的实验主要探究挡块对本底的影响
- BEPCII对撞区上下游共有 4 组活动挡块,其中 3 组位于电子环,1 组位于正电子环。本次实验仅针对电子环开展。
- 实验步骤如下:
  - 恒本底测量: 0.5h, 无束流。
  - 基准值测量:此时的基准值为相同孔径与真空度下各类本底。总流强设定为 450mA,75 个束团,改变的束团数为 60,75,82,90。测量 4 个点
  - 依次改变挡块孔径大小,并测量本底

| R1 @z=-8.2m | R2 @z=+11m | R3 @z=-11m |
|-------------|------------|------------|
| 27mm        | 22mm       | 27mm       |
| 32mm        | 32mm       | 30mm       |



### 2022 年度实验初步分析--剂量

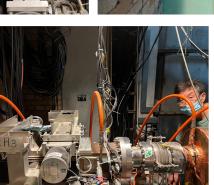
- 为了更好的测量挡块附近的吸收效果,为未来 BIIU 的挡块设计和屏蔽设计提供参考,本次实验同时开展了挡块附近的剂量变化情况测量。
- 由于调整挡块后的本底实验时间较长(约需 1.5h),同时多次束流参数调整会引入额外的复杂性,因此剂量分析方面,除采集本底数据外,额外对于每次挡块调整,引入了 10 分钟的剂量定标。本分析采用此部分数据。
- 剂量实验仅针对电子环上游 R1 (z@-8.2m) 处活动挡块开展,分别测量挡板本

体附近、内墙和外墙处的累积有效剂量。

· 剂量变化非常显著(单位mSv/h)

|    | 35mm | 27mm   | 32mm   |
|----|------|--------|--------|
| 本体 | 4.47 | 388.43 | 218.31 |
| 内墙 | 0.10 | 10.23  | 5.77   |
| 外墙 | 0.09 | 14.01  | 6.45   |







#### 总结与展望

- 2021 年度和 2022 年度开展了两轮本底实验:
  - BEPCII/BESIII 中,占主导地位的是托歇克散射本底和束流-气体散射本底
  - 托歇克本底随参数调整的变化线性良好
  - 模拟完整性(几何/材料/孔径等)的提升可显著提升模拟的准确度(数据蒙卡比差距从4个量级改善至1个量级)
  - 挡块调整几乎不会引入真空变化,同时其的确可以吸收很多潜在的本底粒子(剂量显著增加,剂量率提升约 2 个量级)

#### • 未来:

- 模拟的完整性需要进一步提升,改善与实验结果的一致性
- 相关实验需继续开展,可依托取数周期内的机器研究等时间进行
- 本底研究需进一步完善, 对撞本底还需要更深入的研究

# 谢谢